(19)日本国特許// (JP)

(2) 公開特許公報(A)

(II)特許出顧公園番号 特謝2000-339636

(P2000-339636A)

(49)公開日 平成12年12月8日(2000.12.8)

(51) int.Cl' G11B 6/89 被別配身

PI G11B 5/89 テヤンド(多考) 6D084

decirate the later		樹東環の数6	$\alpha$ I	(会知 百)
	76.00		<b>-</b>	(II)

(21) 出職命号	<b>传版平</b> 11-153922	(71) 出職人	000003078 概式会社東芝	
(22)任謝日	平成11年6月81日(1990.5.81)		神家川県川崎市幸区坂川町72番地	
		(72)発明者	· 吉· 川 · 将 · 寿 · 种来川県川崎市幸区枢川町72番地 · 株式会 · 社家芝川崎宇莞所内	
		(72)発明者	異 田 博 明 特殊川県川崎市幸区福川町72番風 株式会 社東芝川崎事業所内	
		(74)代差人	100064285 弁理士 佐藤 一級 (外3名)	
			最終更に載く	

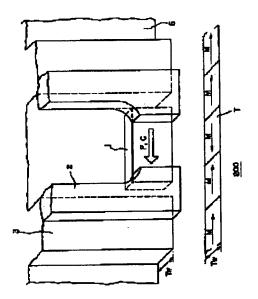
# (54) 【発明の名称】 磁気抵抗効果型ヘッド及び磁気記録再生監督

# (57)【要約】

【課題】 バイアスポイントの設計が容易で、バルクハウゼンノイズが低く、高感度、高出力化が可能な概念括抗効型ヘッド及び磁気記録装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 磁気ヨークと、それと磁気的に結合され、磁化固素層と磁化自由層とこれらの間に設けられた

非磁性中間層とを有するスピンバルブ素子と、その両端 に接続されたセンス電流を供給する一対の電極とを有す る磁気抵抗効果型ヘッドで、スピンバルブ型磁気抵抗効 果膜の磁化固著層の磁化固著方向がセンス電流の通電方 向と略平行であり、機化固著層の磁化(Msp)とその 膜厚(tp)との緩(Msp・tp)と磁化自由層のM sf/tfとの関係がMsp・tpBMsf・tfとす る。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】磁気ヨークと、

前記磁気ヨークと磁気的に結合され、磁化固多層と磁化 自由層とこれらの間に設けられた非磁性層とを有するスピンバルブ素子と、

前記スピンパルブ素子の両端に接続されたセンス電流を 供給する~対の電優と、

#### を備え、

n 19 🐐

前記スピンバルブ素子の前記磁化固善層は、反強磁性体 膜により磁化が固善され、

前記儀気ヨークは、反強磁性体膜と強磁性体膜とを緩層 してなり、

前記磁化固等層の所定温度での交換結合磁界が、前記磁 気 ヨークの前記所定温度での交換結合磁界より大きいことを特徴とする磁気抵抗効果型ヘット。

【請求項2】磁気ヨークと、

前記磁気ヨークと磁気的に結合され、磁化固等層と磁化 自由層とこれらの間に設けられた非磁性層とを有するス ピンパルブ素子と、

前記スピンパルプ素子の両端に接続されセンス電流を供給する-対の電極と、

#### を備え、

前記機化固差層の機化固差方向は、前記センス電流の通 電方向と略平行であり、

前記磁化圏 基層の磁化 (Msp) と膜厚 (tp) との様 (Msp・tp) と、前記磁化自由層の磁化 (Msf) と膜 厚 (tf) との様 (Msf・tf) とが、

(Msp·tp) ≧ (Msf·tf)

なる関係を満足することを特徴とする磁気抵抗効果型へッド。

【請求項3】磁化固・幕層と磁化自由層とこれらの間に設けられた非磁性層とを有するスピンパルブ素子と、

前記スピンパルブ衆子の両端に接続されセンス電流を供給する-対の電極と、

# を備え、

前記磁化固著層の磁化固著方向は、磁気記録媒体と対向 する媒体対向面に対して略平行であり、

前記スピンパルブ素子における前記センス電流の通電方 向は、前記媒体対向面に対して略平行であり、

前記機化固毒層の前記機化固善方向が、前記機気記録媒体の記録トラックの長手方向に対して平行でも直角でもないものとして構成されていることを特徴とする機気抵抗効果型ヘッド。

【請求項4】請求項1~3のいずれかに記載の磁気抵抗 効果型ヘッドを備え、磁気記録媒体に対して情報を記録 または再生する磁気記録再生装置。

【請求項5】磁気抵抗効果型ヘッドと、

磁気記録媒体と前記磁気抵抗効果型ヘッドとを前記磁気 記録媒体の記録トラックに沿って相対的に移動可能とす る動作機構と、 を備え、前記磁気記録媒体 に格納された情報を再生可能 とした磁気記録再生装置であって、

前記磁気抵抗効果型ヘッドは、

磁化固差層と磁化自由層とこれらの間に設けられた非磁性層とを有するスピンパルプ素子と、

前記スピンバルブ素子の両端に接続された-対の電極 と、

#### を有し、

前記職化園 着層の磁化園 書方向が、磁気記録媒体と対向 する媒体対向面に対して略平行であり、

前記スピンバルブ素子におけるセンス電流の通電方向が 前記媒体対向面に対して略平行であり、

前記破化園等層の前記概化園等方向が、前記概気記録媒体の前記記録トラックの長手方向に対して平行でも直角でもないことを特徴とする概念記録再生装置。

### 【発明の詳細な説明】

[.0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気抵抗効果型ヘッド及び磁気記録装置に関し、より詳細には、パイアスポイントの設計が容易で、パルクハウゼンノイズが低く、高感度、高出力化が可能な磁気抵抗効果型ヘッド及び磁気記録装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】近年、磁気記録の高記録密度化が進み、HDD(hard disc drive)では1Gb/inch(ギガピット毎インチ)を越える高記録密度のシステムが実用化され、さらなる高記録密度化が要求されている。このような高記録密度システムでは、ある種の磁性体膜の電気括抗が外部磁界により変化する磁気抵抗効果を利用した、磁気抵抗効果へッド(MRヘッド)が注目されている。その中でも、特に大きな磁気抵抗効果を示すものとして、スピンパルブ型磁気抵抗効果へッド(SV型MRヘッド)が提案されている。

【00.03】スピンパルブ型磁気抵抗効果膜(SV膜)は、少なくとも1層以上の磁化固定された磁化固著層(ピン層)と、磁化が自由に変化しうる磁化自由層(フリー層)と、それらに挟まれた中間層(スペーサ層)とからなる。

【00.04】高記録密度化が進展するに従い、媒体に書き込まれる記録ビットの大きさが小さくなるために、記録ビットからの信号磁界すなわち磁気ヘッド側からいうと媒体検出磁界が非常に小さくなる。この問題に対処するために、SV型MRヘッドにおいては、硫化自由層の映厚を薄くして感度を向上させている。また、出力を上げるために中間層の映厚を薄くすることが検討されている。

【0005】 - 方、スピンバルブ磁気抵抗効果素子においては、中間層の秩序が薄くなると、ピン層と磁化自由層との間の強磁気的な層間相互作用(Hinter)が大きくなる。さらに、磁化自由層の秩序が薄くなると Hinte

rの磁化自由層に対する効果が相対的に大きくなる傾向 がある。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】以上のような状況のもとで、従来提案されている磁気ヘッドは、感度の改善とバイアスポイントの最適化とを両立することが困難であるという問題を有していた。以下、この問題について、具体例を挙げつつ説明する。

【ロロロ7】図34は、従来のシールド型スピンバルブ 型磁気抵抗効果ヘッドの構造を概念的に表す斜視図であ る。同図において、ヘッド100Aは、巨大磁気抵抗効 果素子 (giant-magnetoresistance element: GMR素 子)102と、その両端に設けられた一対の電極10 3、103と、磁気シールド105、105とからな る。記録媒体200は、図示したようにヘッドの下方に 配置され、ヘッドとの間で相対的に移動可能とされる。 [0008]図34に表したヘッドにおいて、センス電 流は、矢印でで表したように一対の電極103、103 の間を流れる。つまり、センス電流は、記録媒体200 の面に対して平行な方向に流れる。そして、GMR索子 102は、図示しないピン層、中間層、磁化自由層によ り構成され、これらの各層はセンス電流 CIC対 して平行 になるように秩層されている。これに対して、GMR素 子102を構成するピン層の磁化圏等の方向は、同図に おいて矢印Pで表したように記録媒体200の面に対し て垂直な方向である。

【0009】このような様成においては、センス電流の 選界(Hourrent)とHinter(ピン層と磁化自由層との間の強磁気的な層間相互作用)と層間静磁結合による磁界 (Hstatic)がすべて平行あるいは反平行な方向に生することになる。よって、ヘッドのパイアス点は、主としてHinter,Hourrent,Hstaticの3つの磁界の大きさのパランスによって決定される。この場合、最も自由度が大きいのはHourrentであるから、センス電流量によってパイアス点が変動する。したがって、センス電流量によってパイアス点が変動する。したがって、センス電流量が自ずと制限され、SV型MRヘッドの高出力化が困難となるという問題を有する。さらに、スピンパルプ素子の構造を変更したとしても、その他の膜特性の確保と高出力化とパイアス点の制御性とをすべて満たすことは困難であるという問題もある。

[0010] -方、センス電流構界の影響が小さいものとしては、いわゆる縦型スピンバルブ型磁気抵抗効果へっ下がある。

【0011】図35は、縦型スピンパルブ型磁気抵抗効果 ヘッドの構造を概念的に表す斜視図である。同図に表したように、縦型ヘッド1008もGMR素子102と、その両端に設けられた一対の電極103a、103 bと、磁気シールド105、105とからなる。記録媒体200は、図示したようにヘッドの下方に配置され、ヘッドとの間で相対的に移動可能とされる。

【0012】図35に表したヘッドにおいても、センス 電流は、矢印 Cで表したように一対の電極 103a、103bの間を流れる。つまり、センス電流は、記録媒体 200の面に対して垂直な方向に流れる。そして、GMR来子102は、図示しないピン層、中間層、磁化自由 層により構成され、これらの各層は、センス電流に対して平行になるように秩層されている。そして、GMR来子102を構成するピン層の概化固著の方向は、同図において矢印Pで表したように記録媒体200の面に対して垂直な方向である。

【00.13】このような構成においては、センス電流による電流磁界がHinter及びHstaticと直交するためにパイアス点には影響を与えない。つまり、パイアス点を変動させることなく、大きなセンス電流を投入できるという利点がある。

【0014】しかし、記録媒体200の対向面と、磁束を感受するGMR素子102の磁化自由層との間に電極103bが介在して不感部分を構成するため、ヘッドの感度が著しく低下するという問題がある。

[0015] 感度を上げるための施策として、「侵入磁 東長」を長くすることも考えわられる。しかし、「侵入 磁東長」は磁化自由層の透磁率の関数として与えられ、 これを長くするためには磁化自由層の透磁率を現状より も上げることが必須となる。これは、材料的な観点から 限界があり、実現は困難である。

【00.16】また近年、記録密度の向上のため、すなわち、媒体磁束を磁気抵抗効果型ヘッドに浸入させやすくするために破点ヘッドスライダの浮上量が低下している。これにより、磁気記録媒体と磁気抵抗効果型ヘッドとの接触が生じている。この時の発熱によりヘッド出力が変動する現象(サーマルアスペリティ)が発生する。このような媒体と磁気ヘッドとの接触によるサーマルアスペリティを回避するために、磁気抵抗効果素子部に磁気抵抗効果素子部がでないために、サーマルアスペリティを回避できる。しかしながら、磁気ヨーク部分でパルクハウゼンノイズが発生してしまう。これは、磁気抵抗効果型ヘッドの出力にも影響を及ぼす。

【00.17】以上説明したように、従来のスピンバルブ型協会抵抗効果未子を用いた磁気抵抗効果ヘッドでは、高感度で、高出力化が可能であり、且つバイアス点がずれないということを同時に満足することが困難であるという問題を有していた。

【0018】本発明は、かかる課題の認識に基づいてなされたものである。すなわち、その目的は、高感度で、高出力化が可能で、且つパイアス点制御が容易であり、しかもパルクハウゼンノイズが生じない磁気抵抗効果型ペッド及びそれを用いた磁気記録再生装置を提供することにある。

# [0019]

【課題を解決するための手段】本発明の磁気抵抗効果型ヘッドは、磁気ヨークと、前記磁気ヨークと磁気的に結合され、磁化固善層と磁化自由層とこれらの間に設けられた非磁性層とを有するスピンバルブ素子と、前記スピンバルブ素子の両端に接続されたセンス電流を供給する一対の電極と、を備え、前記スピンバルブ素子の前記では、反強磁性体膜により磁化が固着され、前記磁気ヨークは、反強磁性体膜と強磁性体膜とを検層してなり、前記磁化固等層の所定温度での交換結合磁界が、前記磁気ヨークの前記所定温度での交換結合磁界が、前記磁気ヨークの前記所定温度での交換結合磁界より大きいことを特徴とする磁気抵抗効果型ヘッド。

【〇〇2〇】または、本発明の磁気抵抗効果型ヘットは、磁気ヨークと、前記磁気ヨークと磁気的に結合され、磁化固差層と磁化自由層とこれらの間に設けられた非磁性層とを有するスピンパルブ素子と、前記スピンパルブ素子の両端に接続されセンス電流を供給する一対の電極と、を備え、前記磁化固差層の磁化固差方向は、前記センス電流の通電方向と略平行であり、前記磁化固差層の磁化(Msp)と映厚(tp)との積(Msp・tp)と、前記磁化自由層の磁化(Mst)と映厚(tf)との接(Msf・tf)とが、

(Msp·tp) ≧ (Msf·tf)

なる関係を満足することを特徴とする概念抵抗効果型へッド。

[OO21] 前記磁化固着層の磁化 (Msp) と膜厚 (tp) との核 (Msp・tp) と、前記磁化自由層の磁化 (Msf) と誤厚 (tf) との核 (Msf・tf) とが、

(Msp·tp) ≥ (Msf·tf)

なる関係を満足することを特徴とする。

【0022】または、本発明の磁気抵抗効果型ヘッドは、磁化固者層と磁化自由層とこれらの間に設けられた非磁性層とを有するスピンパルブ素子と、前記スピンパルブ素子の両端に接続されセンス電流を供給する一対の電径と、を備え、前記磁化固等層の硫化固等方向は、磁気記録媒体と対向する媒体対向面に対して略平行であり、前記スピンパルブ素子における前記センス電流の通電方向は、前記媒体対向面に対して略平行であり、前記磁化固等層の前記磁化固著方向が、前記磁系記録媒体の記録トラックの長手方向に対して平行でも直角でもないものとして構成されていることを特徴とする。

【0023】ここで、本発明の望ましい実施形態としては、前記磁化固名層の交換結合磁界の消失温度(ブロッキング温度)は、前記磁気ヨークのブロッキング温度より高いことを特徴としている。

【ロロ24】ここで、本発明の望ましい実施の形態として、前記職化固著層の機化固著する反強機性体膜の膜厚が、前記職気ヨークに用いられている反強機性体膜の膜厚よりも厚いことを特徴としている。

【0025】また、前記磁気ヨークは、磁気ギャップを

介して配置され、同一平面を形成する一対の概象ヨークであり、前記スピンパルブ衆子の前記磁化固等層の磁化 固等方向が、概象記録媒体と対向する媒体対向面に対して略並行であることが望ましい。 さらに、前記センス電流の過電方向が前記媒体対向面に対して略並行であることが望ましい。

【0026】また、前記磁気ヨークの秩序により、トラック幅を規定することがさらに望ましい。

【0027】また、本磁気括抗効果型ヘッドにおいては、スピンパルプ素子に通電されるセンス電流の通電方向は、スピンパルプ素子のパルクハウゼンノイズ低減を目的としてその両側にあるいは片側に設置される磁化自由層の磁区制御膜の磁化方向と磁化自由層にかかるセンス電流磁界が略同方向であることが望ましい。

【00.28】また、前記スピンパルブ素子の前記磁気圏 著層の比抵抗が、前記磁化自由層の比抵抗以下であることを特徴としている。

【0029】また、磁化固差層の関厚(tp)と前記磁化自由層の関厚(tf)との関係がtp≥ tfであることを特徴としている。

【0030】図35に例示したような従来の概念抵抗効果型ペッドにおいては、前述したように主としてHinterとHstaticとHourrentが平行方向に作用するために、それらを平衡状態を調整することによってパイアス点を制御することで、磁気抵抗効果型ペッドの読み込み信号の対称性を得ている。これに対して、本発明の磁気抵抗効果型ペッドでは、図31に示すように電流通電方向が磁化固善方向と平行であるために、センス電流磁界がパイアス点制御に作用しない。

【0031】また、図32に示すように、HinteterおよびHstatioは、それぞれバイアス点を正負反対方向にすらす効果がある。また、異方性概念括抗効果もスピンバルブ素子のバイアス点を多少ではあるが、すらす効果がある。しかしながら、この効果は小さいので、殆ど無視できる。従って、バイアス点はこららのHinterとHstatioで平衡をとり制御することになる。すなわち、Hinter~Hstatioとなるようにバイアス点設計をする必要がある。さらに、上述したように本発明のスピンバルブ型概念抵抗効果素子はMst・tがMsp・tp以下とすることが望ましい。これは、上記のようにバイアス点制御のために、Hstatioの効果を増大させるためと、センス電流機界により概化自由層の概区を制御すること、高出力・高感度を維持することの3つの効果を同時に出すためである。

【0032】特に、Hstaticは、スピンバルブ素子の形状および中間層の限厚等とも密接に関連している。また、磁化自由層の比越抗も磁化固著層の比越抗より小さいほうが良い。さらに、磁化固著層の限厚を磁化自由層の限厚以下に設定することにより、上記のMsp・tpをMsf・tt以上にできるとともに、磁化固著層の比越抗

を磁化自由層の比抵抗以上に設定できる。MR変化率との関係により、ピン層の脚厚は、7 n m以下であることが好ましく、さらに5 n m以下であることが好ましい。
【OO33】また、比抵抗の調整は、たとえば、ピン層にCoFe合金などを用いる場合には、磁化自由層にCoFe B合金などの添加物を加えたものを使うことことが好ましい。こうすることにより、同じ関厚であってもピン層のMs・tpを大きくできる。

[0034] また、結晶粒径を変えること、すなわち、結晶性を変えることや成膜条件を変えることなどで比抵抗の調整およびMs・+の調整は可能である。

[0035] -方、本発明の磁気記録再生装置は、上記したいずれかの磁気抵抗効果型ヘッドを備え、磁気記録 媒体に対して情報を記録または再生することを特徴とするする。

【0036】または、本発明の磁気記録再生装置は、磁気抵抗効果型ヘッドと、磁気記録媒体と前記磁気抵抗効果型ヘッドとを前記磁気記録媒体の記録トラックに沿って相対的に移動可能とする動作機構と、を備え、前記磁気記録媒体に格納された情報を再生可能とした磁気記録再生装置であって、前記磁気抵抗効果型ヘッドは、磁性層とを有するスピンパルブ素子と、前記スピンパルブ素の両端に接続された一対の電極と、を有し、前記磁化層を有するスピンパルブ素子と、前記スピンパルブ素子の両端に接続された一対の電極と、を有し、前記磁化層・層の磁化圏書方向が、磁気記録媒体と対向する媒体対向面に対して略平行であり、前記磁化圏書層の前記媒体対向面に対して略平行であり、前記磁化圏書層の前記媒体対向面に対して略平行であり、前記磁化圏書層の前記媒体対向面に対して略平行であり、前記磁化圏書層の前記媒体対向面に対して略平行であり、前記磁体の前記記録トラックの長手方向に対して平行でも直角でもないことを特徴とする。

# [0037]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ詳細に説明する。

【0038】(第1の実施の形態)図1は、本発明の第 1の実施の形態に係る磁気抵抗効果型ヘッドの構成を概念的に表す斜視図であり、記録媒体との関係も表した図である。

【0039】図2は、このヘッドを記録媒体との対向面から眺めた概念斜視図である。

【0040】すなわち、本発明の磁気ヘッドは、基板 5 の上において、スピンパルブ素子 1 と一対の概気シールド 3 とが、磁気ギャップ5を介して配置されている。また、スピンパルブ素子 1 の両端には電極2、2が接続されている。これらと記録媒体200との配置関係は、図1に表した通りである。ここで、Twは記録トラックの個であり、矢印Mは記録媒体200の機化方向を表す。

【0041】 基板6は、例えば、A1203・T1・C(アルチック)からなり、この上にさらにA1203等からなる絶縁層が設けられている。この絶縁層上に、スピンバルブ素子1、概念シールド3が設けられている。

【0042】磁気シールド3を構成する一対の磁性体は、同一平面を形成するようにスピンパルプ素子1の両側に配置され、電気的には絶縁されている。磁気シールド3は、例えばNiFe合金やCoZrNbのようなアモルファス合金、あるいはフェライトのような絶縁磁性体などの数磁性体材料よりなる。

【0043】スピンパルブ素子1は、例えばCoFe/Cu/CoFe 経層膜のように、ピン層と中間層と磁化自由層とを検層した構造を有する。また、スピンパルブ素子1の両端に設けられた電極2は、Cu, Au, Te, Ti等により構成される。

【0044】本発明によれば、図1に示したように、スピンバルブ素子1のピン層の磁化方向Pとセンス電流の通電方向では、記録媒体200の対向面に対して略平行になるように配置されている。つまり、記録媒体200からの流入磁束は、図1に示したように、センス電流でと略平行に流入する。さらに、ピン層の磁化方向Pとセンス電流通電方向でとが略平行であるために、センス電流による磁界が動作点パイアスを変動させるという問題を解消することができる。従って、大きなセンス電流を流すことが可能となり、大きな出力を確保できる。

【00.45】さらに、本発明によれば、素子の構造上、不感部分をなくすことができる。上記の磁気ギャップ5は、主としてA!0×(酸化アルミニウム)等からなるが、磁気ギャップ5を電極の一部としても活用でき、Cu,Au.Ag,Ti,Taなどの非磁性伝導膜を用いても良い。このような磁気ヘッドにおいては、磁気ギャップを介してスピンパルプ素子1の両側に配置される一対の磁気シールド3、3の間隔によって再生の分解能が規定されている。

【0046】次に、本実施形態の変型例について説明する。

【00.47】図3は、本変形例に係る磁気抵抗効果型へッドの構成を概念的に表す斜視図であり、記録媒体との関係も表した図である。

【0048】図4は、第2の変形例であり、磁気抵抗効果型ヘッドを記録媒体との対向面から眺めた斜視概念図

【00:49】図3、図4に例示した各変形例においては、スピンバルブ素子 1が斜めに配置されている。つまり、磁化国書層の磁化国書方向 Pが記録媒体のトラック T の長手方向に対して、平行でも重直でもない。このようにスピンバルブ素子 1を配置することにより、トラック T における信号磁東の方向Mが図示のような斜めの方向に記録された記録媒体 200を再生することができるようになる。その結果として、図1乃至図2に例示したような磁気ヘッドよりも記録ビット長を短くすることが可能となる。つまり、狭ビット長化することにより記録密度をさらに上げることが可能となる。

[0050] (第2の実施の形態) 次に、磁気 ヨークを

備えた磁気ヘッドについて説明する。

【0051】図5は、本発明の第2の実施の形態に係る 磁気ヘッドの構成を概念的に表す斜視図である。同図に 関しても、図1~図4に関して前述したものと同一の部 分には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

[0052] 図5は、磁気ペッドの動作状態を表すものであり、記録媒体200に記録された記録トラックエも併せて示している。磁気ペッドは以下のように形成される。すなわち、AI203-TiC/AI203(アルチック上に酸化アルミニウム層を検層)からなる基板(図示せず)上に、NiFe/IrMn/NiFe 検層膜からなる磁気ヨーク7、7が形成されている。この磁気ヨーク7は、基板面と略平行となる同一平面を有するように並列に形成されている。その膜厚は、トラック幅TWを規定するものであり、例えば O. 3 μ m程度とすることができる。

【0053】 磁気ヨークアの磁化方向は、微細で等方的なものとなっており、このような磁区構造とするために 「磁界中熱処理」が施されている。磁気ヨークァは一対をなしており、媒体200と対向する面側には、略重直方向に配置された磁気ギャップラが介在されている。この磁気ギャップラと磁気 ヨークァとは、それらとスピンバルブ素子1により形成される磁気回路が基板面に対して略平行となるように配置されている。

【0054】磁気ヨーク7、7が設けられた基板面と略平行な平面、すなわち磁気 ヨーク7中を通る磁束と略平行な平面に対して平行に一対の電極3、3を介してスピンパルブ素子1が配置されている。つまり、スピンパルブ素子1は、一対の磁気ヨーク7、7と磁気的に結合するように配置されている。記録媒体200から磁気ギャップ5を介して磁気ヨーク7に流入した信号磁界は、磁気ヨーク7と電極3を通ってスピンパルブ素子1に築かれる。すなわち、磁気ヨーク7とスピンパルブ素子1とは磁気ギャップ5を介してリング状の磁気回路を形成している。

【0055】ここで、スピンバルブ素子1の概化固着方向Pは記録媒体200の面と略平行詳しくは記録トラックTと略平行な方向に固定されている。また、スピンバルブ素子1には一対の電極3、3を介してセンス電流が供給され、スピンバルブ素子1に供給されるセンス電流は媒体面と略平行詳しくは記録トラックと略平行な方向でに流される。

【0056】図5に例示したヨーク型磁気 ヘッドにおいては、一対の磁気ヨークフ、7の間に形成された磁気 ギャップ5によってトラックTの長手方向の分解能が規定される。また、磁気 ヨーク7の関厚によってトラック帽 Twが規定される。このために極めて微小な記録ビットにも対応でき、HDDの高記録密度化に最適な構造を有する。

【0057】また、磁気ヨーク7の磁気異方性を分散す

ることにより飲椒性が上がり、記録媒体200の信号磁束を効率良くスピンパルブ素子1へと媒くことができる。その際に、スピンパルブ素子1の磁化園等方向Pは媒体面と略平行詳しくは記録トラックTと略平行な方向に固定されていることから、記録媒体200の信号磁束に対する感度が大きくなる。加えて、スピンパルブ素子1に供給されるセンス電流;は媒体面と略平行詳しくは記録トラックTと略平行な方向Cに流されるため、センス電流による磁界は記録媒体200の信号磁束に対して略重直となり、センス電流値を増加しても動作パイアス点を変動させるという問題が生じない。

【0058】図5は、本実施形態のヨーク型磁気ヘッドに用いることができるスピンパルブ素子の構成を例示した概念図である。すなわち、磁気ヨーク7の上に設けられた絶縁限9の上に、スピンパルブ素子1Aが形成されている。その構造は、下地層11としてTe、磁化自由層(個化自由層)12としてCoFe、非磁性層(中間層)13としてCu、磁化固差層(ピン層)14としてCoFe、反強磁性層15として1rMn、保護層16としてTeがこの順に検層されてなる。

【0059】但し、本発明において用いることのできる スピンバルブ素子 1 の構成は、図 6に例示したものに限 定されない。

【0060】図7~図15は、本発明において用いることのできるスピンパルプ素子1の構成の具体例を表す断面概念図である。

【0061】図7に例示したスピンパルブ素子1日は、下地層11としてTa、反強磁性層15としてLrMn、磁化国素層14としてCoFe、非磁性層13としてCu、磁化自由層12としてCoFe、保護層15としてTaが、この頃に枝層されたものである。

【0062】図8に例示したスピンバルブ素子1では、下地層11としてTa、磁化自由層15としてCoFe、非磁性層13としてCu、第2磁化固差層14BとしてCoFe、層17としてRu、第1磁化固差層14AとしてCoFe、反強磁性層15として1rMn、保護層16としてTaが、この順に検層されたものである。

【0063】図9に例示したスピンバルブ素子1Dは、下地層11としてTa、反強磁性層15として! r M n、第1磁化固名層14AとしてCoFe、層17としてRu、第2磁化固名層14BとしてCoFe、非磁性層13としてCu、磁化自由層12としてCoFe、保護層16としてTaがこの順に被層されたものである。【0064】図1ロに例示したスピンバルブ素子1Eは、下地層11としてTa、酸化磨18、磁化自由層12としてCoFe、非磁性層13としてCu、磁化固名層14としてCoFe、反強磁性層15としてl r M n、保護層15としてTaが、この順に被層されたものである。

【0065】図11に例示したスピンバルブ素子1Fは、下地層11としてTe、第1酸化層17A、磁化自由層12としてCoFe、非磁性層13としてCu、磁化固書層14としてCoFe、第2酸化層17B、反強磁性層15としてTeが、この順に緩層されたものである。

【0066】図12に例示したスピンバルブ素子1Gは、下地層11としてTe、反強磁性層15としてIrMn、磁化固結層14としてCoFe、非磁性層13としてCu、磁化自由層12としてCoFe、酸化層18、保護層16としてTeが、この順に秩層されたものである。

【0067】図13に例示したスピンパルプ素子1Hは、下地層11としてTe、反強磁性層15としてIrMn、第2酸化層18B、磁化固等層14としてCoFe、非磁性層13としてCu、磁化自由層12としてCoFe、第1酸化層18A、保護層16としてTeが、この順に経層されたものである。

[0068] 図14に例示したスピンパルプ素子も用いることもできる。すなわち、周図に表した破気ヘッドにおいては、萎板6の上に破気ヨーク7が形成され、その上に絶縁度9を介してスピンパルプ素子1!が形成されている。

【0069】スピンパルブ素子11は、下地層11としてTa、反強磁性層15として!rMn、磁化国書層14としてCoFe、非磁性層13としてCu、磁化自由層12としてCoFe、非磁性層13としてCu、磁化固帯層14としてCoFe、反強磁性層15として1rMn、保護層15としてTeか、この順に後層されたものである。このようなスピンパルブ素子11において、磁化固善層14の磁気固善方向は矢印Pで表した方向であり、センス電流1は矢印Cで表した方向に流れる。

【0070】図15に例示したスピンバルブ素子も用いることもできる。すなわち、同図に表した磁気ヘッドにおいても、基板6上に形成された磁気ヨーク7上に絶縁 層9を介してスピンバルブ素子1Jは、下地11として、0071】スピンバルブ素子1Jは、下地11として Te、反強磁性層15として1rMn、磁化固制度14としてCofe、維磁性層13としてCu、磁化自由層12としてCofe、絶縁層9としてアルミナ、磁化自由層12としてCofe、振体性層13としてCu、磁化固素層14としてCofe、原強磁性層15として1rMn、保護層16としてTeが、この順に狭層されたものである。

【ロロ72】この構成においては、中央付近の絶縁層9をはさんで両側の磁化固多層14の磁化方向Pは互いに反平行となる。また、一対の電極のうちの一方の電極2Aは一体であるのに対し、もう一方の電極2Bは絶縁層9により上下に分離されている。これによって、出力の

## 差動増幅が可能となる。

【0073】図16は、この差動増幅動作を説明するためのグラフ図である。同図に表した磁界強度日とヘッドの出力電圧との関係から明らかなように、図15の磁気ヘッドによれば、磁界の変化に対する出力電圧を2倍の2ΔVとすることができる。さらに、出力の作動増幅が可能となり、背景ノイズをキャンセルしてS/N比を飛躍的に改善することができる。

【0074】次に、本実施形態の第2の具体例について説明する。図17は、本実施形態の第2の具体例に保る磁気抵抗効果型ヘッドを表す斜視概念図である。すなわち、同図は、磁気ヘッドの動作状態を表すものであり、記録媒体200の上に記録された記録トラックエも併せて表す。本第2の具体例の磁気ヘッドは、以下のように形成される。

【0075】すなわち、A 1203-T i C/A 1203からなる基板(図示せず)の上に、N i Fe/I r M n / N i Fe 接層膜からなる一対の磁気ヨークァ、7が形成されている。この磁気ヨークァ、7は、基板面と略平行となる同一平面を有するように並列に配置されている。その膜厚は、トラック幅Twを規定するものであり、例えば約0、3 μ m とすることができる。磁気ヨークァの磁化方向は微細で等方的なものとされ、このような磁区構造とするために磁界中熱処理が施されている。

【0076】磁気ヨーク7、7の間磁気ギャップ5が介在されている。磁気ギャップ5と磁気ヨーク7とは、それらとスピンパルプ素子1により形成される磁気回路が基板の主面に対して略平行となるように配置されている。磁気ギャップ5はギャップ長を規定するものであり、例えば約0、05μmとすることできる。また、磁気ギャップ5の材質としては非磁性材料が用いられ、例

えばA 1 20 3により形成することができる。

【0077】 整板6の主面と略平行な平面、言い換えると磁気ヨーク7中を通る磁束と略平行な平面上にはスピンパルプ素子1、1が記録媒体200と略平行に磁気ヨーク7の両側に配置されている。つまり、それぞれのスピンパルプ素子1は一対の磁気ヨーク7、7と磁気的に結合するように配置されている。記録媒体200から磁気ギャップ5を介して磁気ヨーク7に流入した信号磁界は、磁気ヨーク7を通ってそれぞれのスピンパルプ素子1、1に築かれる。すなわち、磁気ヨーク7とスピンパルプ素子1、1に築かれる。すなわち、磁気ヨーク7とスピンパルプ素子1は磁気ギャップ5を介してリング状の磁気回路を形成している。

[0078] ここで、スピンパルブ素子1の磁化固ま方向は媒体面と略平行、詳しくは記録トラックTと略平行な方向に固定され、お互いに反平行とされている。また、図示は各時したがスピンパルブ素子1の両端にはセンス電流を供給するための一対の電極が設けられ、スピンパルブ素子1に供給されるセンス電流は、媒体面と略

平行、詳しくは記録トラックTと略平行な方向に流される。

【0079】本第2の具体例のヨーク型磁気 ヘッドでは、磁気ヨーク7、7によって形成された磁気 ギャップ 5がトラックTの長手方向の分解能を規定し、かつ磁気 ヨーク7の関厚がトラック幅を規定するために、極めて 微小な記録ビッドにも対応できる。その結果として、 H D Dの高記録密度化に最適な磁気 ヘッドであるといえる。

【0080】また、磁気ヨークフの磁気異方性が分散されているために軟徴性が上がり、記録媒体 200の信号磁東を効率良くスピンパルプ素子 1 へと導くことができる。さらに、スピンパルプ素子 1 の硫化固著方向Pが媒体面と略平行、詳しくは記録トラックエと略平行な方向に固定されていることから、記録媒体 200の信号素に対する感度が大きくなる。さらに、スピンパルプスティに供給されるセンス電流は媒体面と略平行、詳しくは記録トラックと略平行な方向に流される。このため、センス電流による磁界は信号磁東に対して略重直となり、センス電流値を増加しても動作パイアス点の変動が発生しない。さらに、対向して設けられたスピンパルプ素子1、1のそれぞれの出力を差動増幅させることが可能であり、出力を倍増させるとともに背景ノイズをキャンセルすることでS/N比を大幅に改善できる。

[0081]図18は、本実施形態の第3の具体例に係る磁気抵抗効果型ヘットを表す斜視概念図である。すなわち、同図は、磁気ヘットの動作状態を表すものであり、記録媒体200の上に記録された記録トラックエも併せて表す。本第3の具体例の磁気ヘットは、以下のように形成される。

【0082】すなわち、A1203-TiC/A1203からなる基板(図示せず)の上に、NiFe/IrMn/NiFe経層限からなる一対の磁気ヨークフ、フが形成されている。磁気ヨークフは、基板面と略平行となる同一平面を有するように並列に形成されている。磁気ヨークフの記録媒体200に対抗する面における限度はトラック幅Twを規定するものであり、例えばの、3µmとすることができる。磁気ヨークフの磁化方向は微細で等方的なものとされ、このような磁気ヨークフ、フは一対をなしており、記録媒体200に対向する面側には略重直方向に配置された破気ギャップ5が介在されている。この磁気ギャップ5と磁気ヨークフ、フとは、それらとスピンバルブ素子1により形成される磁気回路が基板面に対して略平行となるように配置されている。

【0083】磁気ギャップ5はギャップ長を規定するものであり、例えば0.05μmとすることができる。その材質としては非磁性材料が用いられ、例えばA+203により形成することができる。磁気ヨーク7の基板面と略平行な平面、言い換えると磁気ヨーク7中を通る磁束

と略平行な平面上には、スピンパルプ素子 1 が記録媒体 2 0 0 から所定距離後退した位置において媒体 2 0 0 と略平行に磁気 ヨークァ、7 によって挟まれるように配置されている。すなわち、スピンパルプ素子 1 は一対の概気 ヨークァ、7 と磁気的に結合するように、その内側に配置されている。記録媒体 2 0 0 から磁気 ギャップ 5 を介して磁気ヨーク7 に流入した信号磁界は、磁気ヨーク7 を通ってスピンパルプ素子 1 に導かれる。すなわち、磁気ヨーク7 とスピンパルプ素子 1 になめれる。すなわち、磁気ヨーク7 とスピンパルプ素子 1 になめまギャップ 5 を介してリング状の磁気回路を形成している。

【00.84】ここで、スピンバルブ素子1の磁同化固等 方向Pは、媒体面と略平行詳しくは記録トラックTと略 平行な方向に固定されている。スピンバルブ素子1の両 端には、センス電流を供給するための一対の電極2、2 が設けられている。スピンバルブ1に供給されるセンス 電流は、媒体面と略平行詳しくは記録トラックと略平行 な方向に流される。

【0085】上述した図18に示される磁気抵抗効果型ヘッドは、ヨーク膜厚が媒体対向面から遠さかるに連れて増加しているため、磁気的なコンダクタンスが低下し、媒体磁束の吸い込みが向上する。

[00.86] また、図17、および図18に示されるようなヨークにスピンバルブ素子が挟まれるタイプの概念 抵抗効果型ヘットで、基板面に略平行な対称面(鏡面) を有するような構造を有する磁気抵抗効果型ヘットにおいては、マイクロトラックプロファイルが向上する。

【0087】図19は、本第3の具体例において用いることができるスピンパルブ素子の構成を例示した断面概念図である。すなわち、一対の磁気ヨーク7、7の間には、絶縁層9を介してスピンパルブ素子1が挟持されている。スピンパルブ素子1は、下地層11としてTe、概化自由層12としてCoFe、非磁性層13としてCoFe、振磁性層13としてCoFe、振磁性層13としてCoFe、振磁性層13としてCoFe、保護層13としてCu、硫化自由層12としてCoFe、保護層15としてTeがその順に秩層されている。さらにその上側に絶縁層9を介して磁気ヨーク7が形成されている。

[0088] 図20は、本第3の具体例において用いることができる他のスピンバルブ素子の構成を例示した断面概念図である。すなわち、このスピンバルブ素子は、下地層11としてTa、磁化自由層12としてCoFe、解12としてCu、磁化固著層14としてCoFe、反強磁性層15としてIrMn、磁峰層9としてアルミナ、反強磁性層15としてIrMn、磁化固著層14としてCoFe、集磁性層15としてIrMn、磁化固差層14としてCoFe、集磁性層13としてCu、磁化自由層12としてCoFe、保護層15としてTaを、この順に接層した構成を有する。

【0089】ここで、同図に表したように、中央の絶縁

**層 9 を挟んで両側のスピンバルブ素子の磁化固着方向Pを互いに反平行とすることができ、差動増幅が可能となる。また、反強磁性層 1 5 /絶縁層 9 / 反強磁性層 1 5 の部分は、それ自体が絶縁性である N i ○ 反強磁性限とすることもできる。** 

[0090] 次に、本実施形態の第4の具体例について説明する。図21は、本実施形態の第4の具体例に係る磁気抵抗効果型ヘッドを表す斜視概念図である。同図は、図示しない記録媒体に対向する対向面から眺めた斜視図である。スピンパルブ素子1は、媒体対抗面から所定の距離後退した位置に媒体面と略平行となるように絶縁映9を介して設けられている。スピンパルブ素子1の上下両側には、その端部から発生する逆磁区を抑制するとともに、スピンパルブ素子1の磁化自由層に媒体面に対し垂直方向のパイアス概異を加える目的でパイアス限30、30が設けられている。

【0091】また、スピンバルブ素子1の左右両端にはセンス電流を供給するために一対の電極2、2が設けられている。ここで、スピンバルブ素子1が設置された部分についてみると、電極2、2の間隔W1は、磁気ヨーク7、7の間隔W2よりも短くなるように構成されている。スピンバルブ素子1と磁気ヨーク7とが重なる部分とその近傍は、記録媒体からの信号磁束の多くが磁気ヨーク7に流れるため、この部分でのスピンバルブ素子1は出力にはあまり寄与しない。つまり、スピンバルブ素子1に「不感帶」が生ずる場合がある。

【0092】そこで、本具体例のように、電極の間隔W1を磁気ヨークの間隔W2よりも短くすることにより、電極2、2の間からスピンパルブ素子1の「不感帶」を排除する。このようにすれば、スピンパルブ素子1のみに媒体からの磁束が流れる部分、すなわち出力に大きく寄与する部分のみの効果を取り出すことが可能となる。

【〇〇93】次に、本実施形態の第5の具体側について説明する。図22(a)は、本実施形態の第5の具体側に係る磯家抵抗効果型ヘッドを表す斜視概念図である。同図も、図示しない記録媒体に対向する対向面から眺めた斜視図である。基板6の上に設けられた概念ヨーク7、7は一対をなし、媒体に対向する側に概念ギャップ5が設けられている。スピンバルブ素子1は、媒体対向面から所定の距離だけ後退した位置に媒体面と時平行となるように絶縁膜9を介して設けられている。また、その上下両側には、端部から発生する逆滅区を抑制するとともにスピンバルブ素子1の磁化自由層に媒体面に対して重直方向のバイアス膜3のが設けられている。

【0094】スピンバルブ素子1の左右両端には、センス電流を供給するための電極2、2が設けられている。また、磁気ヨーク7、7の下には、通電層32、32が設けられている。この通電層6に、図示のように電流1を流しながらこの磁気ヘッドを加熱することにより、磁

気ヨーク7とスピンパルブ素子1の磁化自由層に同時に 磁気異方性を付与することができ、しかもそれは媒体からの信号磁東が流れる方向と略重直となる。従って、磁 気ヨーク7とスピンパルブ素子1で発生するパルクハウゼンノイズをいずれも抑制することができる。

【0095】(第3の実施の形態) 次に、本発明の第3の実施の形態について説明する。本実施形態は、スピンパルブ素子1と、磁気ヨーク7の形成方法に関する。

【0096】図23は、スピンパルプ素子と磁気ヨーク部材のそれぞれのアニール温度と交換結合機界とブロッキング温度との関係を模式的に表した概念図である。すなわち、同図(a)は、横軸にアニール温度下、縦軸に交換結合磁界 Hを表したグラフ図である。また、同図(b)は、アニール時の温度プロファイルを表すグラフ図であり、温度軸(同図に向かって横方向)と、時間軸(縦方向)と、時間軸(縦方向)とのでする。また、図23(b)における挿入図は、温度Tyoke とTb-sv におけるスピンパルプ素

【0097】ここで、以下の如く省略記号を定義する。 Tb-sv : スピンバルブ素子の孫化園 著層の交換結合 磁界が消失する温度(以下、「ブロッキング温度」と称 する。)

子1及び磁気ヨーク7の状態を表す概念図である。

Tb-yoke :磁気ヨークを構成する部材のブロッキング 温度

Hua-sv : スピンバルブ素子の磁化固差層の室温での 交換結合磁界の大きさ

Hua-yoke: 磁気ヨークを構成する部材の室温交換結合 磁界の大きさ

Tsv : スピンバルブ素子の磁化固等層のアニール 温度

Hsv : スピンバルブ素子の磁化固着層のアニール 時に印加する磁界強度

Tyoke :ヨーク部材のアニール温度

Hyoke :ヨーク部材のアニール時の磁界強度

Hua-sv(Tyoke): Tyoke におけるスピンバルブ素子 1 の磁化固 著層の交換結合磁界の大 きさ

Hk :ヨーク部材の異方性磁界

【0098】ヨーク型磁気抵抗効果型ヘッドでは、磁気ヨークを構成する部材内に磁区を形成することにより発生するバルクハウゼンノイズ(BHN)を抑制することが最も重要な課題である。BHNは、ヨーク部材内に磁区が形成され、それらが不速銃に移動することにより発生する。したがって、BHNをなくすには磁区を消去することすなわち単磁区化することが必要である。または、別の方法としてヨーク部材内に形成される磁区をヨーク部材の大きさと比較して十分に小さくすることにより、それぞれの磁区運動の不速続性を連続的にすることでBHNが相対的に消失した状態を作り出す方法がある。つまり、ヨーク部材内に形成される磁区を微細化すれば、それぞれの磁区運動による影響も微小なものとなれて、

り、出力信号に表れるダイナミックな変動も抑制できる。 る。

----

【0099】磁区制御の観点から言うと、強磁性体膜を中間層を挟んで積層することにより、上下磁性層の間でエッジ部に出る磁化をキャンセルし、磁気ヨークの環流磁区を消失させることができる。

【0100】さらに別の方法として、図23(b)に例示したように、反強磁性体膜AFMと強磁性体膜FMとを検付させることが有効である。すなわち、反強磁性体膜FMとの間の交換結合を利用することにより、磁気ヨークには「一方向性磁気異方性」あるいは「分散磁気異方性(すなわち等方性)」が付与され、磁気ヨークが単磁区、あるいは、分散微小磁区構造をとる。

【0101】 「一方向性磁気異方性」は、一方向磁場を印加したアニール、あるいは磁気ヨークに通電しながらのアニールを行うことにより形成することができる。また、「分散磁気異方性」は、回転磁場を印加したアニールを行うことにより形成することができる。いずれの方法を選択しても、BHNは低減される。

【0102】図23 (b) に例示したような後層構造の 磁気ヨークを採用する場合に最も重要なことは、ヨーク 部材とスピンパルプ素子1のアニールを両立させること である。つまり、ヨーク部材のアニールを施した後にお いても、スピンパルプ素子1の磁化固著層の磁化を安定 に保たなければならない。

【0103】従って、スピンパルブ素子1の磁化固多用の反強機性限の特性として、概念 ヨークのアニール温度においても十分に大きな交換結合 磁界を保持することが必須条件となる。この場合、磁気ヨーク部材と比較してスピンパルブ素子のブロッキング温度および交換結合磁界が十分に大きいことが非常に望ましいが、図22の

(b) に示されるようなヨーク部材とスピンバルブ素子 磁化固素層との恐機結合磁界が温度特性の関係を有する 場合でも、ヨーク部材とスピンバルブ素子との整合性が 取れたアニールは可能である。

【0104】図23(a)と(b)とに表したように、まず、スピンパルブ衆子をTb-sv以上、あるいは、その近傍で十分に磁化固善できる温度でアニールする。その後、連続してあるいは非連続に、

Tb-sv> Tyoke≧ Tb-yoke

なるアニール温度Tyoké において、

Hua-sv(Tyoke) > Hyoke > Hk

となる外部議界 Hyoke を回転あるいは一方向に印加しながら、其空中でアニールする。ここで、Tyokeは理想的にはTb-yoke以上が好ましいが、その近傍の温度であも良い。

[0105] 従って、この場合、Tb-sv > Tb-yoke なる関係が満たされることが望ましい。ここで、スピンバルブ素子1の磁化固差層のブロッキング温度と磁気ヨー

り部材のブロッキング温度との差は、ヨークの磁区制御ができる範囲であればできるだけ大きい方が好ましい。 実際のブロッキング温度差としては、アニールを容易に 実施するためには20℃以上であることが好ましく、5 0℃以上であればさらに好ましい。

[0106] 磁化固善層とヨーク部材とのブロッキング 温度の差を得る方法としては、次の2つの方法が挙げられる。すなわち、両者を同一組成の反強磁性体膜とする場合には、それらの反強磁性体膜の限厚に差を設ける方法がある。また、磁化固善層とヨーク部材とで、ブロッキング温度に差を有する異なる組成の反強磁性体膜を採用する方法も挙げることができる。

【0107】一般的に、反強磁性膜の膜厚が増加するに従ってブロッキング温度は上昇する傾向がある。従って、同一組成の反強磁性体膜を用いる場合には、ヨーク部材には薄い反強磁性体膜、スピンパルブ素子には厚い反強磁性体膜を用いる場合は、 様々なお組成の反強磁性体膜を用いる場合は、 様々なお出か合えられる。ここで、ヨーク部材およびスピンパルブ素子に用いられる反強磁性体膜としては、FeMn合金、IrMn合金、PtMn合金、CrMn合金、NiO合金、CrAl合金、CoPtMn合金、RhMn合金、RuMn合金などからなる強磁性体膜を戻交換結合するあらゆる反強磁性体膜を用いることが可能である。

[0108] もう一つの望ましい条件として、スピンパルブ素子の磁化固素層の交換結合磁界の温度特性が良好な方が、ヨーク部材のアニールの際の印加機場の自由度が大きくなる。ヨーク部材のアニール時の印加機界は、ヨーク部材に用いている強磁性体膜をMの異方性磁界(Hk)よりも大きくなくてはならない。これは、ヨーク部材のアニールはTb-yoke以上の温度で行うために、交換結合磁界の効果が消失するからである。従って、このことは反強磁性体膜AFMを使わないヨーク部材を用いる場合にも適用できる。従って、硫化固素層の交換結合機界Hua-svの温度特性は、図23(a)に示したように上に凸形状を取ることが望ましい。

[0109] Hua-suの温度特性を向上せるためには、 反強機性体限の結晶性の向上、すなわち結晶配向性の向 上および結晶粒径の粗大化を図ることが有効である。ま た、スピンパルブ素子の核層構造においては、図 8 や図 9に例示したように、第1の磁性層(第1の固善層)と 第2の磁性層(第2の固善層)とそれらに挟まれた層と からなる「逆平行固善層」を用いることが有効である。 「逆平行固善層」を用いると、極めて優れた交換結合磁 界強度と交換結合磁界の温度特性とが得られる。

【O110】次に、本実施形態の具体例について説明する

【O111】本発明者は、以下に詳述するスピンパルブ 素子と磁気ヨーク部材とを用い、本実施形態に基づいて アニールを実施した。

【ロ112】まず、スピンバルブ素子としては、以下の 2種類を使用した。

S V 1 : Ta5/Ru1/Cu1/CoFe1.5/Cu2/CoFe2/Ru0.9/CoFe2/ LrMn10/Ta5 (nm)

SV2: Ta5/NiFe1/CoFe1/Cu2/CoFe2/PtMh30/Ta5 (n m)

磁気ヨークとしては、NiFe/IrMn(5nm)/ NiFeの結層構造膜を用いた。

[0113] SV1における反強機性体膜(|rMn1 Onm)のブロッキング温度は約300℃であり、磁気 ヨークの反強磁性体膜(IrMn5nm)のブロッキン グ温度は200℃であった。また、室温での交換結合磁 界は、それぞれ、約4000e、約100eであった。

270°C-10k0e

1.0時間一方向アニール後

SV1:

7. 65% SV2: 6 5 4 %

【0117】上記のように、SV1とSV2のいずれに おいても、MR変化率の低下は見られなかった。また、 いずれの素子においても、磁化固着層の磁化方向の傾き は 5 以内に維持されていた。以上具体例を挙げて説明 したように、本実施形態によれば、スピンパルブ素子と 磁気ヨークの特性をいずれも損なうことなく、効果的に アニールを施してバルクハウゼンノイズを低減すること ができる.

【0118】上記ヨーク部材をヨーク形状にフォトリソ グラフィ技術を用いて加工した後、SKEM(Scanning Kerr Effect Microscopy)を用いてその磁区構造を観 察したところ、ヨーク部材にはパルクハウゼンノイズの 原因と考えられる磁区構造および磁壁は観察されなかっ

【0119】さらに上記のヨーク部材およびスピンバル ブ膜を用いたヨーク型スピンパルブ磁気ヘッドをスピン スタンドデスタにより、その出力を評価した結果、ヨー ク部およびスピンパルブ素子部からのパルク ハウゼンノ イズは見られず、十分に良好な出力が得られた。

【ロ120】ヨーク型の磁気抵抗効果型ヘッドとして は、前述した各実施形態に関して説明した具体例の他 に、図24から図25に表したものも挙げられる。以下 に、それぞれの具体側について詳細に説明する。

【0121】これらのヨーク型磁気抵抗効果型ヘッドに おいても、上述したように磁気ヨークのバルクハウゼン ノイズ (BHN) は共通の課題である。磁気ヨークから のBHN対策としては、反強磁性体膜と強磁性体膜との **程度化による交換結合磁界を利用するのが効果的であ** る。前述したように、この方法によれば、磁気ヨークの 磁区を微小化し、かっ磁気異方性を分散させたり、一磁 区異方性を付与したりすることが可能となり、BHNを 抑制できる。

また、NiFeの異方性磁界は約50eであった。 【ロ114】一方、SV2における反強磁性体膜(Pt

Mn 1 5 nm)のブロッキング温度と交換結合磁界は、 それぞれ350℃、5000eであった。

【0115】これらの部材を用いて磁気ヘッドを観立て て、アニールした。まず、270℃で10時間一方向に 10k0eの磁界を印加してアニールし、次に、220 でで5時間回転しながら2000eの磁界中でアニール し、そのまま炉中で冷却した。 ここで、SV1とSV2 の220℃での交換結合磁界の大きさは、それぞれ25 0.0e, 3000eであった。

【O 1 1 6】このアニール前後でスピンパルブ衆子のM R(磁気抵抗)変化率を測定し、次に示す結果を得た。

220°C-2000e

5時間・何転アニール後

7. 64%

6. 56%

【ロ122】しかし、スピンバルブ素子の磁化固着層に おいても反強磁性体膜と強磁性体膜との交換結合特性を 用いているので、スピンバルブ素子の磁化固着層と磁気 ヨークの磁気異方性制御をいかにして両立させるかとい うことが上述の磁気 ヨーク型磁気抵抗効果型ヘッドと同 様に課題となる。

【0123】この課題に対しては、本実施形態の概念に 基 づいた反強磁性体膜の設計、 すなわち、磁気 ヨークに はスピンパルブ森子よりも低いブロッキング温度を有す るものを用いることが有効である.

【ロ124】図24は、本発明による磁気抵抗効果型へ ッドの具体例を表す斜視概念図である。同図に関して も、前述した各具体例と同一の部分には同一の符号を付 して詳細な説明は省略する。

【0125】図24の磁気ヘッドにおいては、バックヨ - クァBと、フロントヨークァAと、 スピンパルブ素子 1と、が電気的にも磁気的にも接続されている。また。 磁気ギャップ5を介して、背面側にはボトムヨーク7 C が設けられ、信号磁束がリング状に環流するようにされ ている。なお、スピンパルブ素子1の骨面においては、 ボトムヨーク7 Cは山型に突出し、磁気ギャップラとの 間に空間には、図示しない非磁性材料を充填しても良 L.V.

【0126】また、本磁気ヘッドのフロントヨークァ A、バックヨーク7 Bおよびボトムヨーク7 Cに1方向 ・磁気異方性が付与される場合、それは媒体対向面に平行 で、スピンバルブ素子1の磁化固著層の磁化固著方向P とは垂直に付与される。

【ロ127】本具体例においては、スピンパルプ素子1 から記録媒体200までの間の「不感部分」となる領域 に、フロントヨーク7 Aが設けられている。従って、磁 気ヘッドの感度を確保するためには、この「不感部分」

における侵入磁束長を長くすることが望ましい。 つまり、磁気コンダクタンスを大きくする (磁性膜の透磁率を確保する) ために、スピンパルプ素子 1 の磁化自由層とは異なる高速磁率磁性材料を用いて、または磁化自由層より映厚を厚くして、フロントヨーク 7 A形成することが望ましい。

....

【0128】また、ヨーク部材として、記録媒体200との接触に強い、硬質の軟織性材料も選択できる。また、センス電流の通電方向とスピンパルブ素子1の磁化固名層の磁化固名方向Pとが平行となるために、素子動作点(バイアス点)がセンス電流によって変動しない。従って、大電流化により高出力化を実現できる。バイアス点は、後に詳述する第4実施形態の方法で最適化できる。

【0129】また、スピンバルブ素子1の長手方向が、 媒体面に対して垂直に規定され、スピンバルブ素子1の 幅が、直接トラック幅Twとなり、センス電流の通電方 向も媒体面に対して垂直であるから、狭トラック化した ときに出力が得られやすいという利点も有する。

【0130】図25は、本発明の確認抵抗効果型ヘッドの別の具体例を表す斜視概念図である。図24に表したものと比較すると、電極2の配置関係が異なる。すなわち、センス電流の通電方向Cと磁化固著層の磁化固善方向Pとが直交している。フロントヨーク7Aとバックヨーク7Bとスピンバルブ未子1とは磁気的に結合されているが、電気的には接続されていない。すなわち、スピンバルブ未子1の下面には、絶縁層9が設けられている。

【0131】また、本磁気ヘッドのフロントヨーク7 A、バックヨーク7日およびボトムヨーク7〇に1方向 磁気異方性が付与される場合、それは媒体対向面に平行 で、スピンバルブ未子1の磁化固差層の磁化固差方向P とは重直に付与される。

【0132】図26は、本発明の磁気括抗効果型ヘッドの別の具体例を表す斜視概念図である。本具体例においては、2つのフロントヨーク7A1、7A2とバックヨーク7Bとがそれぞれスピンパルプ素子1A、1Bにより磁気的に結合され、リング型の磁気回路を形成している。2つのスピンパルプ素子1A、1Bにより差動動作させ、図15に関して前述したように、出力を信増するとともにS/N比を大幅に向上することができる。

【0133】また、トラック幅Twをフロントヨークァ A1、7A2の膜厚で規定するので、極めて狭い記録トラックに対応できる。すなわち、超高密度記録媒体に用いて好通な概気抵抗効果型ヘッドを実現することができる。

【0134】 (第4の実施の形態) 次に、本発明の第4の実施の形態として、磁気抵抗効果型ヘッドにおけるスピンパルブ素子のパイアス膜の具体的な構成、およびスピンパルブ素子の形成方法について説明する。

【0135】図27は、本発明の磁気抵抗効果型ヘッドにおける磁気 ヨークとスピンバルブ素子の形状及びこれらの位置関係を例示した概念図である。

【0136】これらの図において、1はスピンパルプ森子、30はスピンパルプ森子の磁化自由層の磁区を制御するためのパイアス限、7は磁気ヨークを表す。スピンパルプ森子1としては、前述した各実施形態に関して例示したような種々の構成を採用できる。

【0137】バイアス膜30としては、Cr/Co80 Pt20(at%) 経層膜や、Fe(70~95) Co (30~5)/Co80Pt20(at%) 接層膜や、 Fe-Co-O膜などの硬磁性フェライト膜などの硬磁 性膜を用いることができる。

[0138] 図28〜図30は、図27に例示した磁気 抵抗効果型ヘッドの要部製造プロセスを表す工程断面図 であり、図27(a)に表したA-A線断面を表す。

【0139】最初に、図27~図29を参照しつつ、本字嫌形態の製造方法について説明する。

【0140】まず、図28(a)に表したように、経緯下地膜9の上に、バイアス膜30および第1の絶縁膜80を堆積する。ここで、絶縁下地膜9は、図示しない磁気ヨークを形成し加工して平坦化した表面上に堆積したものであり、その材料としては、例えばAIO×(酸化アルミニウム)などを用いることができる。また、第1の絶縁膜80は、AIO×やSiO×(酸化シリコン)などにより形成することができる。

【0141】次に、図28(b)に表したように、レジストマスク300を形成する。具体的には、第1の絶縁 関80の上にレジストを途布し、フォトリソグラフィ技術によりレジストをパターニングする。

【0142】次に、図28(c)に表したように、第1の絶縁期80を選択的にエッチングする。具体的には、例えばイオン・ミリングやリアクティブ・イオン・エッチングなどのドライエッチングにより、レジストマスク300の関ロ部に露出している第1の絶縁期80をエッチングする。

[0143] 次に、図28(d) に表したように、レジストマスク30.0を除去する。

【0144】次に、図28(e)に表したように、バイアス膜30を選択的にエッチングする。具体的には、第1の絶縁膜80をマスクとして、その開口に露出しているバイアス膜30をエッチングする。なお、図29(a)は、図28(e)と同一の状態を表す。

【0145】この後の工程は、図29に表したように、2種類に分けることができる。すなわち、まず、図29(b)に表したように、第2の絶縁限82を全面に堆積し、さらに、スピンバルブ素子を構成する検層構造1を全面に形成する。ここで、"第2の絶縁限82の材料としては、AIOxやSIOxなどを用いることができる。 【0145】または、図29(c)に表したように、ス ピンバルブ素子を形成する稜 層構造 1 を全面に形成して も良し。

【0147】次に、図29(d)または(e)に表したように、レジストマスク302を形成する。すなわち、パイアス映が選択的にエッチングされて形成された凹部を覆うようにレジストマスク302を形成する。

【0148】次に、図29(f)または(g)に表したように、経層構造をエッチングし、第3の絶縁限84を堆積する。具体的には、レジストマスク302の外側に露出している経層部分をドライエッチングによりスピンパルプ素子の経層構造1からパイアス限30からまでエッチングして、幅Dおよび幅HM-Dを一括で規定することができる。

【0149】さらに、第3の絶縁映84としてAIOx などの絶縁材料を堆積する。

[0150] この後に、レジストマスク302を除去する。

【0151】さらに、図示は省略するが、スピンパルブ素子1の長手方向の寸法しを規定する。すなわち、レジストマスクを形成し、ドライエッチングによりスピンパルプ素子1とパイアス映30をエッチングする。そして、寸法しを規定した方向の両側に電極2、2をリフトオフ工程により形成することにより、本発明の磁条抵抗効果型ヘッドが完成する。

【0152】 - 方、本発明によるもう- つの形成方法を 図30を参照しつつ説明する。

[0153] ます、図30(e) に表したように、発縁 暦9の上に、スピンバルブ素子の秩暦構造1を全面に形成し、その上にレジストマスク302を形成する。

【0154】次に、同図(b)に表したように、レジストマスク302の外側に露出したスピンバルブ素子の移層構造をエッチングする。

【0155】次に、同図(c)に表したように、第1の 絶縁膜80、パイアス膜30、第2の絶縁膜82を形成 する。

【0156】次に、同図(d)に表したように、レジストマスク302と共に、その上の第1の絶縁膜80、バイアス膜30、第2の絶縁膜82を除去する。

【0157】次に、同図(e)に表したように、露出したスピンバルブ素子の上に第2のレジストマスク304を形成する。

[0158] 次に、同図(f) に表したように、第3の 絶縁限84を全面に堆積する。

【0159】この後の工程としては、前述したように、 レジストマスク304を除去し、スピンバルブ素子1の 長手方向の寸法しを規定するプロセスと電極を形成する プロセスを握て、本発明の横気抵抗効果型ヘッドが完成 する。

【0160】以上、図28~図30を参照しつつ説明した形成方法を行うことにより、パイアス限30の周囲が

・結縁体で覆われ、電極2からの電流がパイアス限3回に分流することなくなる。その結果として高出力が得られ、同時に、パイアス限3回からの電流磁界に起因するスピンパルブ素子1のエッジ部への悪影響を除去できる。

【0161】さらに、パイアス映30を設けることにより、スピンパルブ素子1の上下エッジ部での概化の「カーリング」が無くなり、BHNが抑制される。

【0162】本実施形態の方法は、金属系電気伝導性バイアス膜を用いる場合に特に有効である。硬磁性フェライトなどを用いる場合には、上記の工程の絶縁膜形成を省略した工程を省略することもできる。

[0163] (第5の実施の形態) 次に、本発明の第5の実施の形態について説明する。本実施形態は、バイアス点のバランスに考目した構成上の特徴を有する。

【0164】図31は、本発明の磁気抵抗効果型ヘッドにおいてスピンパルプ素子に作用する4種の磁界の関係を表した概念図である。

【0165】また、図32は、これらの各種磁界が磁気 抵抗効果型ヘッドのパイアス点に及ぼす影響を表すグラ フ図である。

[0166]まず、図31を参照しつつ説明すると、スピンパルブ素子1は、磁化自由層12と、非磁性層13と、磁化固素層14とが経層された構成を有する。そして、本発明の磁気抵抗効果型ヘッドにおいては、センス電流Cと、磁化固素層の磁化方向Pと、磁化自由層に作用する信号磁束Sとの関係は、図示した如くである。

【0167】そして、このようなスピンバルブ衆子 1に対しては、磁化自由層と磁化固著層との間の強磁性的な層間相互作用による磁界 Hinterと、層間静磁結合による磁界 Hstaticと、センス電流による磁界 Hourrentとが作用する。

【0168】図32に表したように、これらの各様界の 関係をみると、Hinterはパイアス点をプラスの磁界側 にシフトさせ、Histaticはパイアス点をマイナス側にシ フトさせる効果がある。

【0169】ここで、Hinterは、スピンバルブ素子のMR変化率を上げるために非磁性層13を達くすると、次第に大きくなる。一方で、記録媒体の高密度化により記録ビットサイズが小さくなるにしたがって、検出磁界が小さくなるので、スピンバルブ素子の感度を向上させるために磁化自由層12を薄くする必要がある。これに伴って、Hinterも大きくなる。

【O170】このような事情のもとで、バイアス点をずらすことなく高出力・高感度を実現するためには、Hst atioを大きくすることにより、HinterとHstatioを平値させることにより、バイアス点を制御することが必要となる。このためには、磁化固著層14のMs・t(磁化・膜厚)様を大きくすることが必要である。

【ロ171】また、Hstaticはスピンバルブ素子の素子

形状にも関係する。このため、例えば、磁化固着層の磁化方向に対してスピンパルプ素子の長さが長くなれば、それに従って磁化固着層14のMs・+ は低も上げなくてはならない。

【0172】-方、本発明の磁気抵抗効果型ヘッドにおいては、磁化固著層の磁化方向Pとセンス電流の通電方向Cとが略平行となるために、センス電流磁界 HourrentがHinterやHstatioに対して略重直方向に印加される。したがって、センス電流がバイアス点に影響を及ぼさないと同時に、センス電流磁界により磁化自由層の磁区構造を積極的に制御できるという利点も有する。つまり、センス電流による磁界を作用させて磁化自由層の磁区構造を単磁区化させることが可能となる。

【0173】このためには、センス電流を磁化自由層1 2以外の層に流してその磁界を磁化自由層に作用させる ことが効果的である。つまり、磁化固著層14の比抵抗 を磁化自由層12と比較して相対的に下げることが望ま しい。例えば、磁化自由層12に添加物を退入すること により比抵抗を上げること、および、磁化固著層14の 関厚を磁化自由層12よりも厚くすることが有効であ る。具体的には、磁化固差層14にCoFe合金を用いる場合には、磁化自由層12には、CoFeB合金、CoFeC合金、あるいはCoFeN合金等の材料を用いると効果的である。

【0174】これにより、センス電流を移極的に磁化固 著層14に流し、その磁界によって磁化自由層12の磁 区制御が可能になる。また、同時に、磁化自由層12へ の添加物温入により、そのMs・t様を下げる効果も得 られる。

【O175】次に、本発明の磁気抵抗効果型ヘッドに適用することができるスピンバルブ素子の具体例を説明する。

【0176】表1は、これらの具体例の構成を表すものであり、それぞれのスピンバルブ素子は、構成材料とその映厚(nm)により表されている。膜構成の概略やその作用については、前述した各実施形態において説明した通りである。

[0177]

[表1]

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
実施網 1	Tab/R/1/Col/CoFel. 5/Cu2/CoFe2/PtMn10/Ta5
实验例2	Te 5 / NiFe 1 / CuPe 1 / Cu2 / CoFe 2 / Pt Mn 1 5 / Ta 5
<b>共</b> 战列3	TAS/RAT/Cul/CoPol. S/Cu2/CnFc8/R/G. D/CoFc1/IrMa7/Ta5
夹的河 1	Ta5/NiFe2/CoFe1/Cu2/CoFe2 5/PtMn10/Ta5
火焰河 5	Ta5/Rul, 5/Cul/Co01/Cul/CoFc2/Cu2/CoFc3/PtMa10/Ia5
実態等6	Tan/Rul. 5/Cul/CoO1/Cul/NiFe2/CoFe1/Cu2/CoFe3/IrMnn/Tan
突伤的 7	T.S/Rul. 5/Col/Core2/Cu2/Core2/CoD1/Core1/PcMm10/TRS
1:1291	Ta5/NiFe19/CuPe1/Cu2/CoFe2/PiMn30/Ta5

【ロ178】これらのスピンバルブ素子は、DCスパッタリング、RFスパッタリング法、イオンピームスパッタリング法あるいはダイオード型スパッタリング法などの種々の方法により作製できる。ここで示した具体側は、主にDCマグネトロンスパッタリング法により作製した。成映中のAr(アルゴン)圧力はすべての素子において0.1~5mTorrの範囲とした。特に、磁化自由層12の映厚を薄くする場合には、高Ar圧での成時により映質が不良となり、磁気抵抗効果が小さくなることがあるために、成映Ar圧は可能な限り低い方がよい。具体的には、3.0mTorr以下とすることがさらに望ましい。

【0179】これらのスピンパルブ膜を用いたヨーク型 磁気括抗効果 ヘッドをスピンスタンドを用いてスピンパ ルブ素子がらの出力を測定した結果、本発明における実 施側においては、十分な出力を得られた。しかし、本比 較例においては、パイアス点が大きくくずれてしまうた めに新記徳細素子からの出力は検出されなかった。 【0180】 (第6の実施の形態) 次に、本発明の第6の実施の形態に係る磁気記録装置について説明する。

【0181】以上説明した各実施形態の磁気抵抗効果型 ヘッドは、例えば、記録再生-体型の磁気ヘッドに組み 込まれ、磁気記録装置に搭載することができる。

【0182】図33は、このような磁気記録装置の概略 構成を例示する要部斜視図である。すなわち、本発明の 磁気記録装置150は、ロータリーアクチュエータを用 いた形式の装置である。同図において、磁気ディスク1 51は、スピンドル152に装着され、図示しない駆動 装置制御部からの制御信号に応答する図示しないモータ により回転する。磁気ディスク151が浮上した状態で 情報の記録再生を行うヘッドスライダ153は、津限状 のサスペンション154の先端に取り付けられている。 ここで、ヘッドスライダ153は、例えば、前述したい ずれかの実施の形態にかかる磁気ヘッドを搭載してい る。

【0183】磁気ディスク151が回転すると、ヘッドスライダ153の媒体対向面(ABS)は磁気ディスク

151の表面から所定の浮上重をもって保持される。

【0184】サスペンション154は、図示しない駆動コイルを保持するボビン部などを有するアクチュエータアーム155の一端に接続されている。アクチュエータアーム155の他端には、リニアモータの一種であるボイスコイルモータ156は、アクチュエータアーム155のボビン部に巻き上げられた図示しない駆動コイルと、このコイルを挟み込むように対向して配置された永久磁石および対向ヨークからなる磁気回路とから構成される。

【0185】アクチュエータアーム155は、固定軸157の上下2箇所に設けられた図示しないボールペアリングによって保持され、ボイスコイルモータ155により回転替動が自在にできるようになっている。

【O 1 8 6】本発明によれば、前述した各実施形態にかかる譲鉄ペッドを採用することにより、パイアス点の変動が生ずることなく譲気ペッドに供給するセンス電流を増加することができる。その結果として、高出力と高感度化が実現し、記録密度を高くすることもできる。さらに、パルクハウゼンノイズも低減して、安定した信号の記録再生が可能となる。

#### [0187]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 パイアスポイントの設計が容易で、パルクハウゼンノイ スが低く、高感度、高出力化が可能な磁気抵抗効型ヘッ ド及び磁気記録装置を提供することが可能となり産業上 のメリットは多大である。

# 【図面の簡単な説明】

[図1] 本発明の第1の実施の形態に係る磁気抵抗効果型ヘッドの構成を概念的に表す斜視図であり、記録媒体との関係も表した図である。

[図2] 第1案施形態のヘッドを記録媒体との対向面から眺めた概念斜視図である。

[図3] 第1実施形態の変形例に係る磁気括抗効果型へッドの構成を概念的に表す斜視図であり、記録媒体との関係も表した図である。

【図4】本発明のヘッドを記録媒体との対向面から眺めた斜根概念図である。

【図5】 本発明の第2の実施の形態にかかる磁気 ヘッドの構成を表す概念 斜視図である。

[図6] 第2実施形態のヨーク型磁気 ヘッドに用いることができるスピンバルブ素子の構成を例示した概念図である。

【図7】 本発明において用いることのできるスピンパル プ未子 1 の構成の具体例を表す断面概念図である。

【図8】本発明において用いることのできるスピンバル ブ森子 1 の構成の具体例を表す断面概念図である。

[図9] 本発明において用いることのできるスピンバルブ未子 1 の構成の具体例を表す断面概念図である。

【図10】本発明において用いることのできるスピンパ

ルプ素子1の構成の具体例を表す断面概念図である。

【図 1 1】本発明において用いることのできるスピンバルブ素子 1 の構成の具体例を表す断面概念図である。

【図 1 2】本発明において用いることのできるスピンバルブ素子 1 の構成の具体例を表す断面概念図である。

[図 1 3] 本発明において用いることのできるスピンパルブ素子1の構成の具体例を表す断面概念図である。

【図14】 本発明において用いることのできるスピンパルプ素子1の構成の具体例を表す断面概念図である。

【図15】 本発明において用いることのできるスピンパルプ未子1の構成の具体例を表す断面概念図である。

【図 1 6】 差動増幅動作を説明するためのグラフ図である。

【図17】第2実施形態の第2の磁気抵抗効果型ヘッドを表す斜視概念図である。

【図18】第2実施形態の第3の磁気抵抗効果型ヘッドを表す斜視概念図である。

【図 1 9】 本発明において用いることができるスピンバルブ素子の構成を例示した断面概念図である。

【図20】 本発明において用いることができる他のスピンパルブ素子の構成を例示した断面概念図である。

【図21】第2実施形態の第4の概象抵抗効果型ヘッド を表す斜視概念図である。

【図22】 (a) は第2実施形態の第5の具体例に係る 磁気抵抗効果型ヘッドを表す斜視概念図であり、(b) は第3実施形態における温度特性の異なる関係を示す概 念図である。

【図23】第3実施形態における(e)スピンバルブ素子と磁気ヨーク部材のそれぞれのアニール温度と交換結合磁界とブロッキング温度との関係を、(b)スピンバルブ素子と磁気ヨークとの配置とともに、模式的に表した概念図である。

[図24] 本発明による磁気抵抗効果型ヘッドの具体例を表す斜視概念図である。

[図25] 本発明の确築抵抗効果型ヘッドの別の具体例を表す斜視概念図である。

[図26] 本発明の磁気抵抗効果型ヘッドの別の具体例を表す斜視概念図である。

【図27】 本発明の磁気抵抗効果型 ヘッドにおける磁気 ヨークとスピンバルブ素子の形状及び これらの位置関係 を例示した概念図である。

[図28] 図27に例示した磁気括抗効果型ヘットの要部製造プロセスを表す工程断面図であり、図27(a)に表したA-A線断面を表す。

【図29】図27に例示した磁気抵抗効果型ヘッドの要部製造プロセスを表す工程断面図であり、図27(a)に表したA-A線断面を表す。

【図30】図27に例示した磁気抵抗効果型ヘッドの要部製造プロセスを表す工程断面図であり、図27(a)に表したA-A線断面を表す。

【図3 1】本発明の磁気抵抗効果型ヘッドにおいてスピンパルプ素子に作用する各種の磁界の関係を表した概念図である。

【図32】各種磁界が磁気抵抗効果型ヘッドのパイアス 点に及ぼす影響を表すグラフ図である。

[図33] 本発明の破気記録再生装置の概略構成を例示する要部斜視図である。

[図34] 従来のシールト型スピンバルブ型磁気抵抗効果ヘッドの構造を概念的に表す斜視図である。

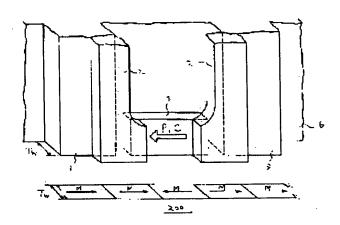
【図35】縦型スピンバルブ型磁気抵抗効果ヘッドの構造を概念的に表す斜視図である。

【符号の説明】

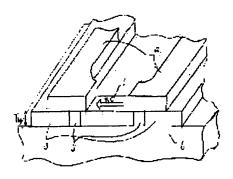
1 スピンバルブ素子

- 2 電極
- 3 磁気シールド
- 5 磁気ギャップ
- 7 ガニューク
- 9 絶縁期
- 1 1 下地層
- 12 磁化自由層
- 13 非磁性層
- 14 磁化固差層
- 15 反強磁性層
- 16 保護層
- 30 バイアス膜
- 200 記錄媒体

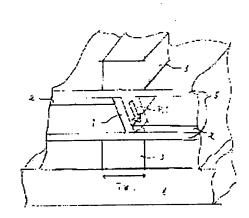
[図1]



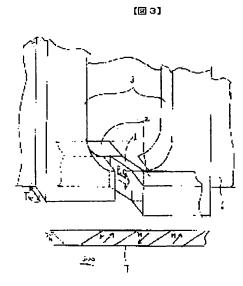


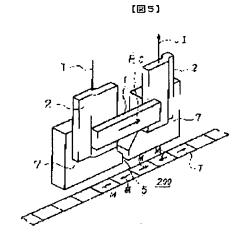


正額気がった

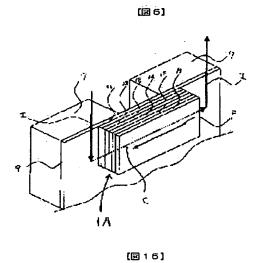


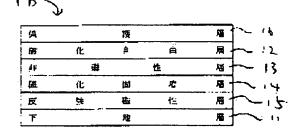
[図4]





[図7]





[図14]

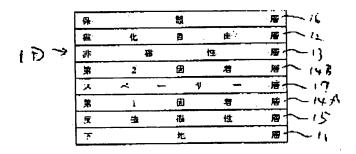
7

3V H > 2×27

[28]

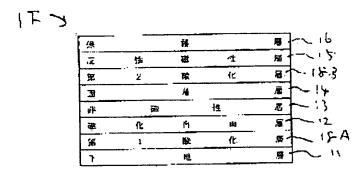
						~-16
	₩.		鍉		蹙	
	瓦.	発	皒	性	壓	~ 15
167	35	1	进	卷	曆	~14B
	Ä	~: -	. 7		尼	~ 1.3
	#	2	CA)	華	層	~14A
•	非	Æ		ほ	F T	~13
	雅	¶∕.	Ê	曲	唐:	12,
	下		地		應	~11

[図9]

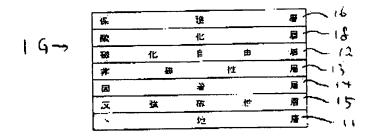


[図10]

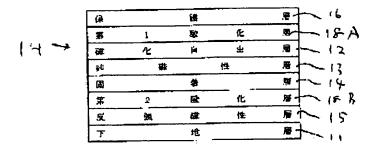


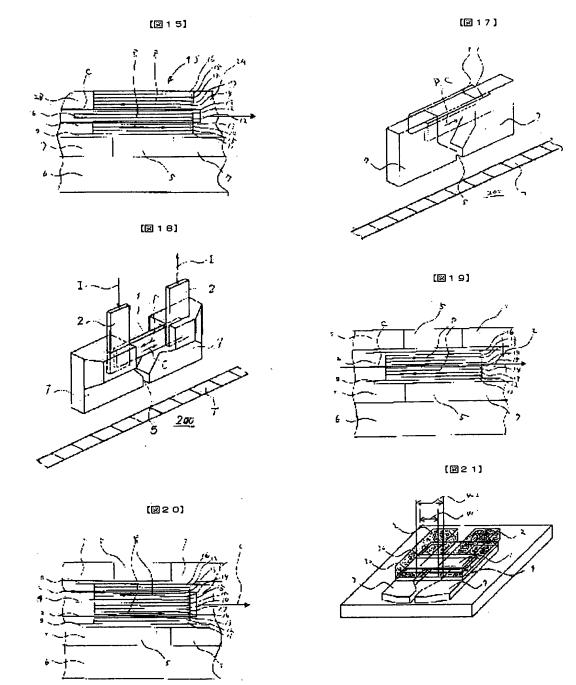


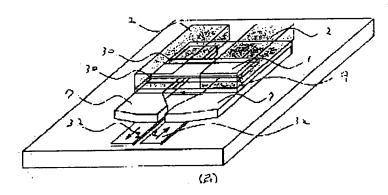
[図12]

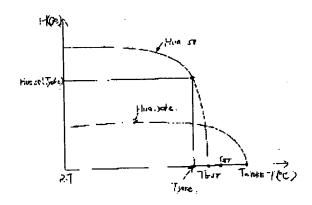


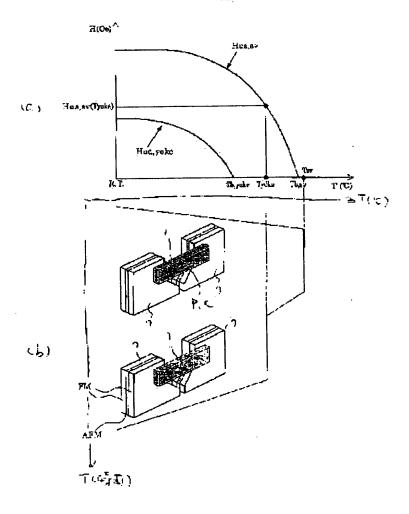
[図13]



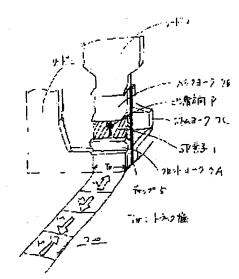




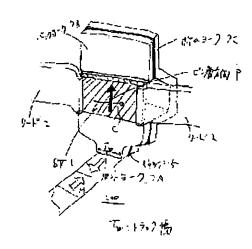




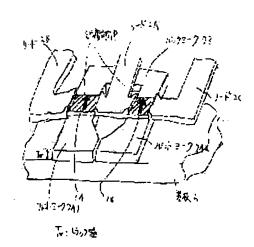




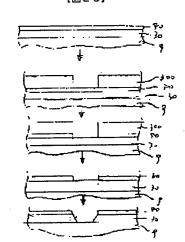
(図25)



[2 2 5]



[図28]

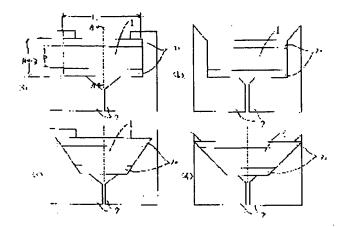


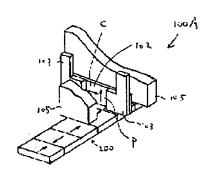
: 41

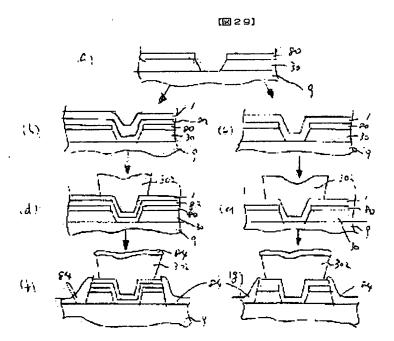
υŊ

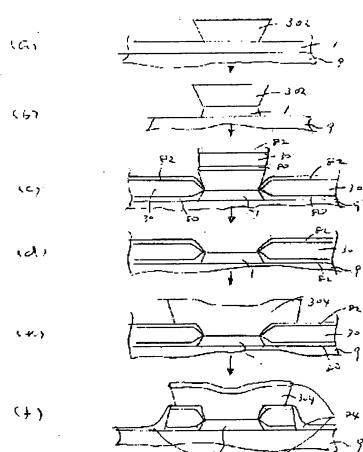
说!

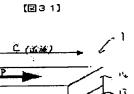
(ε·

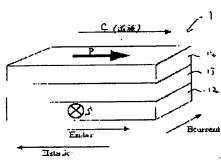


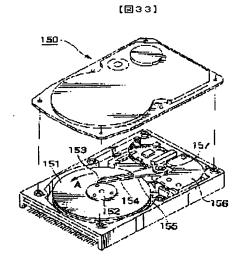




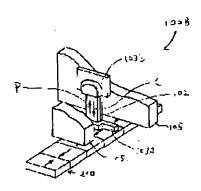


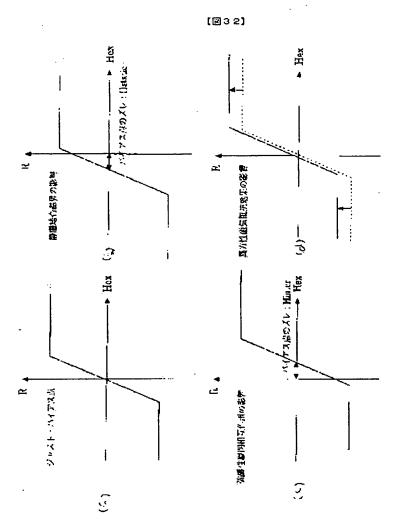






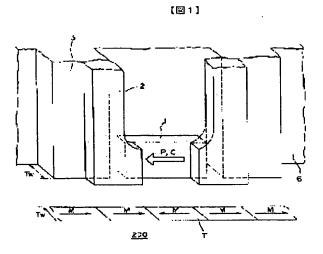
[図35]

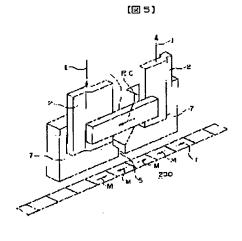




【手號補正書】 【提出日】平成11年6月10日(1999. 6. 1 O) 【手號補正1】 【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】全図 【補正方法】変更 【補正内容】



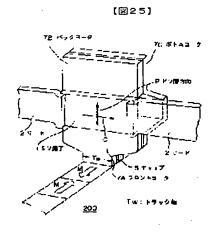


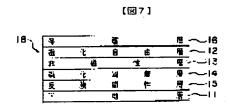
[图 2]

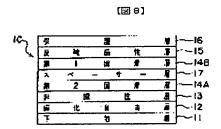
P.C

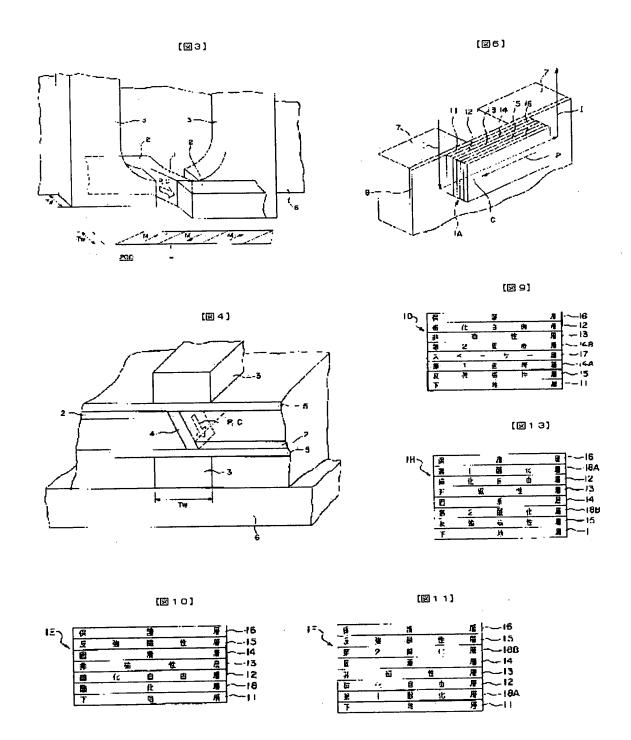
5: @项ギャップ

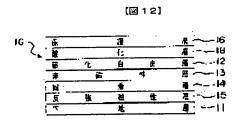
6

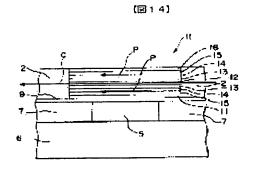


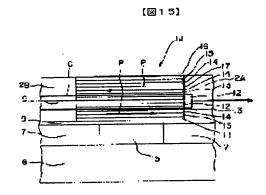


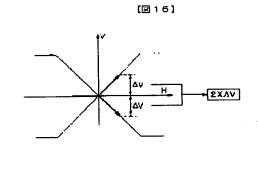


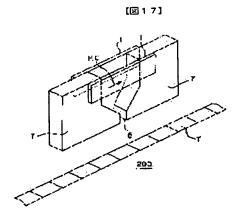


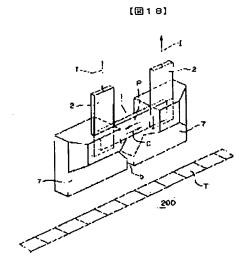


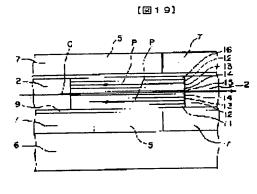




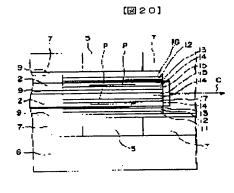




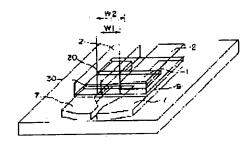




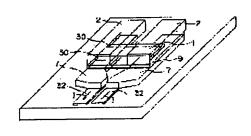




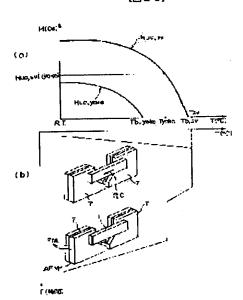
[322]

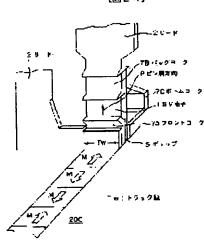


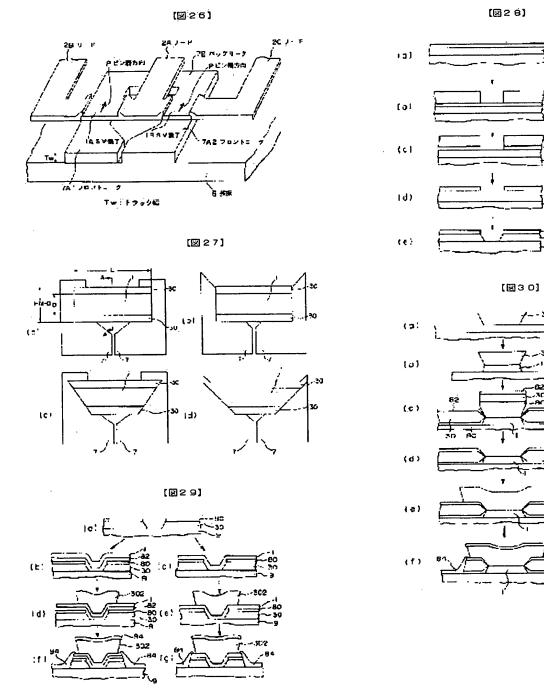
(**23**)

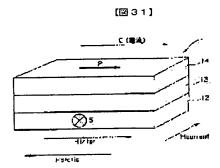


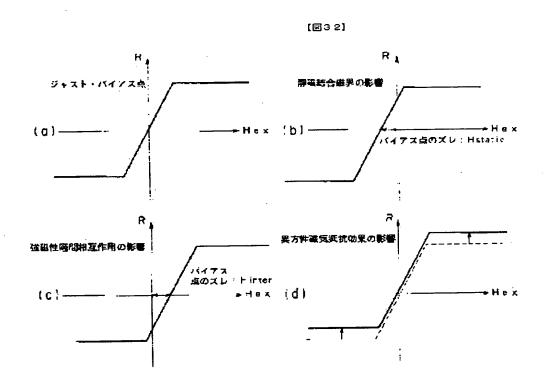


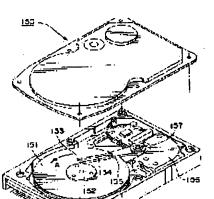




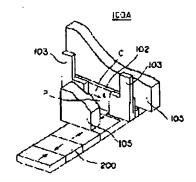






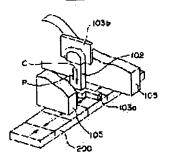


[図3.4]



[35]





# フロントページの統き

(72)発明者 堀 昭 男

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会 社東芝川崎事業所内

社東芝川崎事業所存 (72)発明者 船 山 知 己

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会

社束芝川崎事業所内

(72)発明者 大 沢 裕 -

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会

社東芝川崎事業所内

(72)発明者 上 口 裕 三

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会

杜東芝川崎事業所内

(72)発明者 小 泉 隆

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会

社東芝川崎事業所内

Fターム(参考) 5D034 BA05 BA09 BA18 CA04

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.